

离子溅射仪 G10 Ion Sputter Coater

GSEM专注于高性能真空镀膜产品的小型化研发设计，是专业的离子溅射仪生产厂家。其产品在小型化、易用性和经济性方面具有竞争力。

G10是一款一键式操作的离子溅射仪，用户选择低（20秒）、中（40秒）、高（60秒）三种模式即可完成一键式镀膜。



Innovative Features:

- 全自动一键式镀膜
- 从开始到镀膜，2分钟内快速完成所有程序
- 设置喷金条件：3个步骤（20，40，60秒）
- 可以一次装载直径 Φ 14mm的7个样品
- 外形设计简洁小巧，安装空间最小化



离子溅射仪

G10 Ion Sputter Coater

Specifications

真空度	/
镀膜时间	20 sec/40 sec/60 sec
真空泵	机械泵, 30L/min
镀膜电流	38mA(固定)
靶材	Au或Pt
靶材尺寸	\varnothing 50mm
样品仓尺寸	\varnothing 140(D) x 70(H)mm
样品台	\varnothing 50(D) x 25(H)mm
工作电压	220VAC \pm 10%, 50/60Hz
规格尺寸	主机: 380(W)x240(D)x235(H)mm, 10kg

